

1. Record Nr.	UNISALENTO991001210109707536
Autore	MRS
Titolo	Rapid thermal annealing-chemical vapor deposition and integrated processing : Symposium held April 25-28, 1989, San Diego CA / edited by David Hodul...[et al.]
Pubbl/distr/stampa	Pittsburgh : Materials Research Society, 1989
ISBN	1558990194
Descrizione fisica	xi, 494 p. : ill. ; 24 cm.
Collana	MRS Symposium Proceedings ; 146
Classificazione	53.8 53.9.1 TK7871.85
Altri autori (Persone)	Hodul, David
Soggetti	Semiconductor doping - Congresses Semiconductors-Heat treatment - Congresses Vapor-plating - Congresses
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia